## 千瓦级快轴流 CO2 激光器的射频系统

杨小康 王兆申 王 坚

(中科院等离子体物理所,合肥,230031)

**摘要:**在千瓦级快轴流 CO<sub>2</sub> 激光器中,我们用单个射频源通过 50Ω 传输线和 π 型网络给 8 段 光管馈电,在这样的安排下将 15kW 连续波射频功率有效并均匀地耦合到 8 段光管的等离子体中。 这种技术的关键是阻抗匹配。

关键词:射频激励 快轴流 CO2 激光器

RF system of a 1kW level fast axial flow CO<sub>2</sub> laser

Yang Xiaokang, Wang Zhaoshen, Wang Jian

(Institute of Plasma Physics, Academia Science)

Abstract: In our RF-excited 1kW level fast axial flow  $O_2$  laser, 8 laser discharge tubes are driven by a single RF power source through a 500 transmission line and a  $\pi$ type matching networks. With this arrangement tatal 15kW continuous wave RF power has been effectively and uniformly coupled to discharge plasma within 8 tubes. The key task of this technique is RF impedance matching

Key words: RF-excited fast axial flow CO<sub>2</sub> laser



气体均匀、稳定地进行辉光放电是激光输出的前提,提高气体放电的注入功率密度和工作 气压,是进一步发展工业用高功率 CO<sub>2</sub> 激光器的关键。传统的直流激励 CO<sub>2</sub> 激光器,由于其 放电特性决定了它必然存在以下三方面的问题:1.尽管采用快速流动使气体处于湍流状态,放 电性能有极大改善,但当注入功率密度超过 12W·cm<sup>-3</sup>时,放电不稳定;2.直流放电激光器不 能方便地实现连续-脉冲方式的转换,特别是脉冲占空比的改变;3.直流放电中不能省去镇流 电阻,能量损耗大,整机效率低。

近年来发展起来的 RF 激励 CO<sub>2</sub> 激光器由于在以上几方面大大优于直流激励技术<sup>[1]</sup>,自 80 年代中期实现商品化以来,越来越受到世人瞩目。大功率 RF 激励快轴流 CO<sub>2</sub> 激光器的

<sup>◆</sup> 本项目由大恒公司资助。

RF激励是采用分段的光管和电极,其馈电方式关系到激励的均匀性、RF 匹配调试的难易以及 RF 传输的效率,是一个十分关键的问题。国外新近发展起来的这类激光器,各段配备独自的激励源,使调整激励十分方便,但 RF 系统十分复杂<sup>[2]</sup>。我们采用单源并行的馈电方式,获得了 8 段光管的均匀 RF 激励。本文介绍了我们研制成功的千瓦级 RF 激励快轴流 CO<sub>2</sub> 激光器的 RF 系统,射频源输出功率 0~15kW 可调,能以脉冲/连续波方式工作,激光器最大输出功率 1100W,模式为 TE<sub>10</sub>模,气流速度约 200m/s。并给出了激励实验结果。

## 二、RF 系 统

激光器的 RF 系统由并行馈线、阻抗调配器、发射机、传输/监测等四部分组成。

1.并行馈线

电极馈电系统如图 1 所示, 为单源并行 馈电方式, 采用了全对称结构, 使得对于馈入 点 A 而言, 8 对电极上的电压对称分布, 以保 证各放电管激励的一致性。此外, 由于容性 负载固有的对放电不稳定性的抑制作用, 即 使在放电参数不合适出现局部放电不稳定 (如 ionization wave, thermal constriction)的 情况下, 系统全局仍是稳定的。这一结构与 国外单源单管结构相比, 不但成本低, 调整 方便, 还避免了放电管之间交叉耦合导致 的光功率波动<sup>[3]</sup>。

2. 阻抗调配器

采用图 2 所示 π 型 LC 网络结构来实 现 RF 系统的阻抗匹配,其中 C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>为可

F. mete

generator

调电容。为了减小匹配网络损耗,传输线阻抗变换段要尽可能短。根据共轭匹配原理选择  $\pi$  网络参数,使激光头的 RF 输入阻抗进入此网络的可调配阻抗范围。本系统  $\pi$  网络参数选择 为:  $C_{1max} = 1500 \text{pF}$ ,  $C_{2max} = 500 \text{pF}$ 连续可调,  $L = 2\mu \text{H}$ 。

 $P_{\rm dis}$ 

50**Ω** 

mo

아이아이

JOru<sub>2</sub>

15kW amp

Oru.

3. RF 发射机 RF 发射机采 用主振放大工作方 式,图 3 给出了整 机框图。RF 发射 机的工作频率为 13.56MHz,能以 脉冲/连续方式工 作,最大输出功率 15kW。

4.RF 传输/监测系统



Fig 2 Structure of  $\pi$ -type network

50Ω 50Ω

Ose

Fig. 3 Schematic diagram of RF generator

由 50Ω 同轴线组成传输系统,用同轴定向耦合监测入射、反射波, RF 电压探针监测电极 高频电压。

三、RF 激励实验

1.均匀辉光放电实验

RF 电极的形状和相对位置影响 RF 场的场强分布,从而影响放电的均匀性。本系统的电

 $D_{z}$ 

极为圆弧面的电极,如图4所示,其中,  $D_R$  为放电管外径,  $D_G$  为放电管厚度,  $B_E$  为电极管度,  $R_E$  为电极曲率半径, A<sub>E</sub> 为电极与放电管间的距离。忽略等 离子体电导率,电极间的电场可以通过 求解泊松方程得到,图5为放电管中无 等离子体时电场分布的四分之一部分 图。从图中可知,放电管中的电场分布 是很不均匀的。此外,由于气体被加热 及气流与放电管壁的摩擦力,使得放电管中的气

体密度沿气流方向减小,所以,为了保证沿电场方 向及光轴方向上辉光放电的均匀性,电极的宽度、 曲率半径要合理设计,电极间的距离要适当调整, 以优化每段放电管中的 E/N 分布(E 为电场强 度,N为气体密度),增大等离子体的电导率和电 子的扩散过程,从而减小径向电场分布的不均匀 性,使放电等离子体均匀地充满放电管中。

实验结果表明,放电的均匀性除与电极和电 极馈电系统有关外,还与充气压强、气体成分比、 RF注入功率及气流速度等激光器运行参数有 关。如实验中发现, 增大 He 的比例可极大地改 善放电的均匀性和稳定性,但激光功率将有所下



discharge tube without plasma

降。因此,实验参数要适当选择。本激光器运行的最佳条件为:

气体成分比 CO2: N2: He = 5:15:97.6; 静气压 100mbar; 补气速率约 100L/h;进气温度< 30℃;放电管尺寸长 25cm,内径 20mm。

2. 阻抗调配实验

负载阻抗调配的目的是要消除不匹配负载而造成的 RF 功率反射,使激光头获得最大有 效功率。由于高功率 RF 激励下激光头的输入阻抗是未知的,此外调配过程中的严重失配会 导致发射机过载而损失,所以如何在高功率下确定π网络参数并确保系统安全是高功率调配 的核心问题。

由于激光头负载在 RF 激励前后等效阻抗值相差较大,且是放电等离子体参数的函数,所 以阻抗调配实验中我们采用了逐步逼近的方法,分二步进行:

